# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

## 特開昭62-003443号 (特公平03-075944号)

02086543

FLEXIBLE OPTICAL DISC AND ITS MANUFACTURE

PUB. NO.:

62-003443 [JP 62003443 A]

PUBLISHED:

January 09, 1987 (19870109)

INVENTOR(s):

TAKESHIMA MIKIO

FUNAKOSHI NORIHIRO

APPLICANT(s): NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT> [000422] (A Japanese

Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

60-140466 [JP 85140466] June 28, 1985 (19850628)

FILED: INTL CLASS:

[4] G11B-007/24; B29C-039/10; B29C-039/26; G11B-007/26;

B29K-069/00; B29L-011/00; B29L-031/34

JAPIU CLASS:

42.5 (ELECTRONICS -- Equipment); 14.2 (ORGANIC CHEMISTRY --High Polymer Molecular Compounds); 21.2 (ENGINES & TURBINES,

PRIME MOVERS -- Internal Combustion); 29.2 (PRECISION

INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD: R102 (APPLIED ELECTRONICS -- Video Disk Recorders, VDR); R125

(CHEMISTRY -- Polycarbonate Resins)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 582, Vol. 11, No. 173, Pg. 63, June

04, 1987 (19870604)

#### ABSTRACT

PURPOSE: To improve the film thickness accuracy, surface accuracy and double refraction by providing a pre-groove for tracking on one side of the specified polycarbonate film and, on this groove, providing the recoding layer which can be recorded by the light energy, and further, the protecting layer on it.

CONSTITUTION: A film 4 is made from polycarbonate (PC-Z) which consists of 1,1-(4,4-dihydroxyphenyl)-cyclohexane by the solvent cast (SC) method. On one side, the pre-groove (PG) for tracking is formed, and the recording which can be recorded by the light energy is provided on the PG formed surface, in addition, the optical transparent protecting layer is provided to cover the recording layer. Such PG may be formed in a single body with the PC-Z film by the SC method, by using the Ni stamper with PG. the molded to which the N-stamper with PG if fitted, PG can be formed on one side of the PC-Z film, and further, ultraviolet curing resin may be formed to the PC-Z film 13 by a roll 15 where the Ni-stamper 9 with PG is fitted. By using the UVR, the PG may be formed by the 2P method.

## 報(B2)

平3-75944

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

平成3年(1991)12月3日 **2949**公告

G 11 B 7/24

7/26

Z 7215-5D  $\bar{\mathbf{B}}$ 7215-5D 7215-5D

発明の数 2 (全7頁)

69発明の名称

12.0

フレキシブル光デイスク及びその製造方法

皕 昭60-140466 ②特

63公 昭62-3443

サスプスできた (動物を体成者の)のデース

22出 昭60(1985)6月28日 @昭62(1987)1月9日

冗発 者 竹 島 铮 夫

博

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

話株式会社茨城電気通信研究所内

個発 明 者 宜

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

ത്ഷ 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

官 査

本

郎 利

图参考文献

昭60-166321 (JP, A) 特開

> - 2 - 1 - Way - - -

İ

### 切特許請求の範囲

1 一般式

を繰り返し単位とするポリカーポネートを用いて ソルベントキヤスト法により作製したフィルム と、該フイルムの片面に形成されたトラツキング 用プレグループと、該プレグループ付きフィルム のプレグループ形成面に設けられた光エネルギに よつて記録可能な記録層と、該記録層を覆うよう に形成された光学的に透明な保護層とを有するこ とを特徴とするフレキシブル光ディスク。

2 一般式

$$\left\{0-\left(\begin{array}{c}H\\\end{array}\right)-0-\left(\begin{array}{c}C\\\end{array}\right)\right\}$$

を繰り返し単位とするポリカーポネートの溶液を

注入し、該キヤスト型上部に所定濃度の前記キャ スト液を構成する溶媒と同一の溶媒を含有する不 活性ガスを所定速度で流通させてソルベントキャ スト法により前記キヤスト溶液中の溶媒を除去す 5 ることによりフィルムを作製し、該フィルムの片 面にトラツキング用プレグループを形成し、該プ レグループ付きフィルムのプレグループ形成面に 光エネルギによつて記録可能な記録層を設け、該 記録層を覆うように光学的に透明な保護層を形成 10 することを特徴とするフレキシブル光ディスクの 製造方法。

3 前記トラツキング用プレグループを、キャス ト型としてプレグループ付きNiスタンパーを用 いたソルベントキヤスト法により前記フィルムト 15 に一体形成したことを特徴とする特許請求の範囲 第2項記載のフレキシブル光デイスクの製造方 电压力 医大克克斯氏 化二氯甲烷基

前記トラッキング用プレグループを、アプレグ ループ付きNiスタンパーを取付けた金型を用い 20 たホツトプレス法により前記フイルム上に形成し たことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の フレキシブル光ディスクの製造方法。

5 前記トラッキング用プレグループを、プレグ ループ付きNiスタンパーを取付けたロールを用 キヤスト溶液として上面フリーのキヤスト型中に 25 いて紫外線硬化性樹脂を介し、前記フィルム上に

形成したことを特徴とする特許請求の範囲第2項 記載のフレキシブル光ディスクの製造方法。

6 前記トラツキング用プレグループを、プレグ ループ付きNiスタンパーを用いたフオトポリマ ー法により、前記フイルム上に形成したことを特 5 徴とする特許請求の範囲第2項記載のフレキシブ ル光デイスクの製造方法。

#### 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>.

本発明は、透明性、複屈折性、可撓性、表面精 10 性の高いフイルムを得ることが困難である。 度、膜厚の均一性に優れたフレキシブル光デイス ク及びその製造方法に関する。

#### <従来の技術>

光による情報の書込み、読み出し可能な光デイ 量の記憶装置として近年急速な発展を見せてい る。この方式の代表的な例は、プラスチック、ガ ラス等からなる透明基板上に記録媒体の薄層を形 成し、この記録媒体上に保護層を設けた後、基板 とにより情報の書込み、読み出しを行うものであ る。よつてこの光デイスク記録方式は、大容量、 非接触記録・再生、高速ランダムアクセス、長寿 命等の特徴を有している。

一方、光デイスク記憶方式と同様に将来のコン ピュータ周辺装置を対象として開発されたものに フレキシブル光デイスク記憶方式がある。この方 式は、従来のフロツビーデイスク記憶方式を光記 憶方式に置き代えたものと考えてよく、空気浮上 ディスクの基板厚さを数十µmにおさえてある。

このフレキシブルタイプのデイスクの構造及び 情報の記録・再生は、基本的には光デイスクの場 合と同様であり、このディスクのフレキシブル基 的特性、表面精度及び均一な膜厚等光デイスク基 板並みの特性が要求される。

#### <発明が解決しようとする問題点>

従来、光デイスク基板の場合には、ポリメチル メタクリレート、ポリカーポネートなどのプラス 40 チック基板が上記特性を満足するものとして実用 に供せられている。しかしながらフレキシブル基 板の場合には、プラスチック材料を数十µmの薄 膜とするための製造上の制約から、上述したよう

な従来の材料、従来の技術で作製したものでは、 上記特性を満足することが困難である。すなわ ち、ポリメチルメタクリレートは、脆性材料であ るため薄膜状態での使用に耐えない。また、ポリ カーポネートでは、押出し成形法等により作製し たフイルムは成形歪のため複屈折が大きく、膜厚 精度や成形歪の点で有利なソルベントキヤスト法 によりフィルムを作製した場合にもポリカーポネ ートが溶媒の存在下で結晶化しやすいため、透明

ここで、ソルベントキヤスト法とは、高分子溶 液を適当な型に注ぎ、そのまま放置するか、ある いは加熱することにより溶媒を蒸発させてフイル ムを作製する方法をいう。また、従来市販されて スク記録方式は、面記憶密度が高く、小形で大容 15 いるポリカーポネートのほとんどはピスフエノー ルA型であり、これは、通常非結晶性プラスチツ クとして扱われているが、適当な溶媒の存在下に おいては分子鎖の動きが滑らかになり容易に結晶 化してしまう性質を有し、塩化メチレン等の塩素 側から数µm径に絞つたレーザー光を照射するこ 20 化炭化水素あるいはテトラハイドロフランなどの 良溶媒を用いても、適当な濃度で放置しておくと 容易に結晶化してしまう。よつて、このような性 質を有するポリカーポネートを用いてソルベント キヤスト法によりフイルムを作製する場合、溶媒 25 の蒸発の過程において結晶化しやすい濃度領域を 通過しなければならないため、しばしば白化現象 を呈することになる。もちろん、結晶化のために はある程度の誘導時間を必要とするため、この時 間内に結晶化しやすい濃度を通過させれば良いわ 型フレキシブルタイプのデイスクを用いており、30 けであるが、膜厚が厚くなるような場合には、蒸 発速度を速くすることは不可能である。よつてソ ルベントキヤスト法によつて作製可能な従来のポ リカーポネートフイルムの膜厚の限度は、100~ 200µmとされている。これは、膜厚がこれ以上に 板にも高度な透明性、低い複屈折性、優れた力学 35 なるとフイルムが白化したり脆くなつたりするか らである。しかし、膜厚がこれより薄い場合にも フイルムは、一見透明ではあるが、フイルム内に 光を通して見ると充分には透明でなく、また場所 による差が大きいことが多い。

> 一方、フレキシブル基板面には、トラツキング 用プレグループを形成しておく必要があるが、こ のプレグループの形成においても、基板材料及び 製造方法上の制約が大きな問題となつている。光 デイスク基板の場合には、フオトポリマー法(以

6

下2P法と略す)、インジェクション法などにより プレグループ形成が可能であるが、従来技術で作 成したフレキシブル基板の場合には、薄膜であり 強度が弱いためこのようなプレグループ形成法を 採用することができない。

本発明は、上記問題点に鑑み、透明性、復屈折性、可撓性、表面精度、膜厚の均一性に優れ、トラッキング用プレグループの形成も容易であるフレキシブル光デイスク及びその製造方法を提供することを目的とする。

#### <問題点を解決するための手段>

本発明者らは、前記目的を達成するために種々検討を重ねた。従来のソルベントキヤスト法におけるポリカーボネートの問題点を解消するためには、ポリカーボネートの結晶性を低下させる必要がある。そして、ポリカーボネートの結晶性を低下させる方法としては、①分子量を大きくする、②分子の対称性を低下させる、③分子の側鎖に嵩高な置換基をつけるという三つの方法が考えられる。本発明者らは、これらの方法を検討した結る、本発明者らは、これらの方法を検討した結果、①の方法は大きな効果が見られず、むしろ溶液粘度が高くなることに起因するオレンジピールと呼ばれる膜厚すらができやすくなるが、②および③の特徴を持つ、

下記一般式

$$\left( \begin{array}{c} C \\ C \\ \end{array} \right) \begin{array}{c} C \\ C \\ \end{array}$$

を繰り返し単位とする2タイプのポリカーポネート(以下PCー2と称する。)においては結晶化が極めて低下するのでこれを用いてソルペントキャスト法によつて作成したフイルムは、極めて透明性り優れ、複屈折性も殆どなく、さらに可撓性、強度などの機械的特性も、押し出し成形などにより形成した

下記一般式

$$\left\{
\begin{array}{c|c}
CH_3 & O \\
CH_3 & O \\
CH_3
\end{array}
\right\}$$

を繰り返し単位とするAタイプのポリカーポネート(以下PC-Aと称する。)やPC-Aと他の樹脂との共重合体からなるフイルムとほとんどかわ10 らないということを知見した。

本発明は、これらの知見に基づき完成されたも のでそのフレキシブル光ディスクの構成は、PC -2を用いてソルベントキヤスト法により作成さ れたPC-Zフイルムと、このPC-Zフイルムの 15 片面に形成されたトラツキング用プレグループ と、このプレグループ付きPC-Zフィルムのプ レグルーブ形成面に設けられ光エネルギーによつ て記録可能な記録層と、この記録層を覆うように 形成された光学的に透明な保護層とを有すること を特徴とし、またその製造方法の構成は、PCー 乙溶液をキヤスト溶液として上面フリーのキヤス ト型中に注入し、該キャスト型上部に所定濃度の 前記キャスト溶液を構成する溶媒と同一の溶媒を 含有する不活性ガスを所定速度で流通させてソル 25 ベントキャスト法により前記キャスト溶液中の溶 媒を除去することによりフイルムを作成し、該フ イルムの片面にトラツキング用プレグループを形 成し、該プレグループ付きフィルムのプレグルー ブ形成面に光エネルギによつて記録可能な記録層 30 を設け、該記録層を覆うように光学的に透明な保 護層を形成することを特徴とする。

本発明では、上述のようにPC-Zを用いてソルベントキャスト法により作製したPC-Zフィルムをデイスクの基板として用いる。ここで、ソ35 ルベントキャスト法においてPC-Zを用いる場合の溶媒としては、塩化メチレン等の塩素化炭化水素やテトラヒドロフランのほかにアクリロニトリル、メチルアクリレート等も適用できる。また、溶媒を蒸発させる工程においては、自然蒸発したると時間がかかり、また温度をかけて蒸発速度を高めると膜厚むらや表面荒れが生じやすくなるので、Niガス等を流通させて蒸発速度を制御するとよい。このとき乾燥Niガスを用いると蒸発速度が早すぎて表面精度が悪くなる場合がある

が、この場合には、適当な濃度のキヤスト溶液を 構成する溶媒と同一の溶媒を含んだN₂ガス等を 用いればよい。このようにして溶媒の蒸発速度を 適度に調節して、ゆるやかな速度で溶媒の蒸発が 行われるようにすると、部分的な濃度むらがなく なり、表面状態の優れた均一な膜厚のフィルムを 作製することができる。また、このようなソルベ ントキャスト法によるスイルム内部には残留応力 が存在しないため、押し出し成形等により作成し た通常のポリカーポネートフイルムにおいて問題 10 となる複屈折はほとんど無視できる。また型の周 辺部付近は、表面張力による溶媒の壁へのもり上 がりによりフイルムの膜厚が大きくなるが、その 領域は壁面から10mm程度であるので、その分だけ マージンをとれば十分所望のサイズと均一な膜厚 15 を有するフイルムを作製することができる。

このようにして作製されたPCーZフィルムは、 離型後、真空乾燥器等により残留溶媒を除去する とよい。さらに、このフイルムの片面からの溶媒 するために、平面精度、表面精度の優れたガラス 板等に挟んで90℃、1~2時間程度の条件でアニ ールするとよい。

このPCー乙フイルムは、次のような特徴を有 する。

- ① 膜厚が100µm以内であれば、膜厚分布を土数 umにおさえることができる。
- ② 復屈折はほとんど無視できる。
- ③ 表面精度は表面祖さで0.01µm程度まで制御
- ④ 強度はポリカーポネートAとほぼ同程度であ る。

また、このようなPCー乙フィルムは、トラツ キング用プレグループの形成がソルベントキャス ト法によるフィルム成形と一体的に行うことがで 35 きるという特徴を有する。この場合、プレグルー ブを表面に有する型の上にピスフエノールZ溶液 を流し込んだ後ソルベントキャスト法を行えばよ

グループの形成は、他の方法によつても容易にで き、後の実施例で説明するようにホットプレス 法、ロール法、2P法などの転写法により形成で きる。従来のアクリル樹脂等では脆いためこのよ

うな方法は適用できなかつたが、本願発明のPC ーZフイルムは、可撓性があり強度も高いため、 このような方法が適用できるようになつた。

このようにして形成されたプレグループ付き PC-Zフイルムは、3.5¢のデイスク形状に仕上 げられ、そのプレグループ形成面に記録層を設け る。この記録層は、例えばテルル共蒸着した二硫 化炭素プラズマ重合膜を厚さ300人に形成するこ とにより設けられる。さらにこの記録層上に数十 umの厚さの透明保護層を形成する。この透明保 護層は例えば蒸着法による酸化膜などにより形成 できる。このようにして本発明のフレキシブル光 デイスクを得ることができる。

#### <実施例>

以下、本発明の好適な実施例を図面を参照しな がら説明する。

まず、本発明のPC-Zフイルムを作製するた めのソルベントキャスト法を説明する。第1図 は、このソルペントキヤスト法を実施するための 蒸発に基づく成型歪によるフイルムのくせを除去 20 装置の断面図であり、1はキヤスト容器、2はキ ヤスト型、3は平衡度調節台、4はキヤスト溶 液、5はカパー、6は溶媒だめ、7は除振台であ る。同図に示すようにキヤスト溶液4を入れて PC-Zフイルムを形成するキャスト型2は、平 25 衡度調節台3上に載置されてキャスト容器1内に 収納されている。このキヤスト容器1は、カバー 5によりほぼ密閉されており、この内部には溶媒 だめ6中の溶媒の中を通過した所定濃度の溶媒を 含有するNzガスが流通する構造となつている。 30 また、溶媒だめ6中の溶媒は、キャスト溶液を構 成する溶媒と同一である。そして、このような設 備は除振台7上に設置されている。ここでキャス ト型2としては、表面精度および平面精度の優れ たガラス型等を用いる。

この装置において、PCー乙フイルムを作製す るには、まずキヤスト溶液4を調製する。このキ ヤスト溶液 4 は、PC-Zを塩化メチレン、アク リロニトリル、メチルアクリレート、テトラヒド ロフラン等の溶媒に15~20%の濃度に溶かして調 このPC-Zフイルムへのトラツキング用プレ 40 製される。このようにして調製されたキャスト溶 液 4 をガラス型 2 内に所定量満たした後、キャス ト溶液4の表面をガラス型2の底面と平行に保つ ように平衡度調節台3を調節して、カバー5によ りキャスト容器 1 を密閉する。次にキャスト容器

10

1内に溶媒 8 中を通つたN<sub>2</sub>ガスを所定速度で流 通させて、キヤスト溶液 4 からの溶媒の蒸発速度 を調節する。このとき、乾燥N2ガスを流通させ ると溶媒蒸発速度が高すぎて表面精度が悪くなる が、本実施例の如く適当な濃度の溶媒を含んだ 5 N<sub>2</sub>ガスを流通させることにより、部分的濃度む らがなくなり表面状態の優れた均一な膜厚のフィ ルムを作製することが可能となる。

このようにして作製されたPCーZフィルムを キャスト型2より離型した後、真空乾燥器内で残 10 留溶媒を除去し、表面精度・平面精度の優れたガ ラス板に挟んで90℃、1~2時間の条件でアニー ルすることにより、極めて透明性、低複屈折性、 表面精度、膜厚の均一性に優れたPCーZフイル ムを得ることができた。

次にこのようなPC-Zフィルムの片面へトラ ツキング用プレグルーブを形成する実施例を次の 4つの方法に分けて説明する。

#### ソルベントキヤスト法

本方法では、トラツキング用プレグループを 20 PC-Zフイルムの形成と同時にしかも一体的 に作製することができる。

第2図に本方法の説明図を示す。同図に示す ように本方法は、上述したソルペントキャスト 法に用いたキャスト型2の代りにプレグループ 25 付きNiスタンパー9を用いて行えばよい。こ の際、プレグループ付きNiスタンパーgは 300µm程度の厚さのため、その変形を防止する 目的でプレグループ付きNiスタンパーgの裏 面には厚さ8 \*\*\*程度のステンレス支持板 1 0 を 30 接着剤により貼り付けてある。また、プレグル ーブ付きNiスタンパーgの外周部には、液漏 れを防止するための漏れ防止リング11が設け られている。他の構成は第1図の装置と同様で あるのでここでは重複する説明を省略する。本 35 方法によれば上述したソルベントキャスト法と 同様の操作によりトラツキング用プレグループ 付きPCー乙フイルムを直接形成することがで きる。

#### 2 ホットプレス法

第3図は、本方法の説明である。同図に示す ように、本方法によれば、下部ホットプレス金 型12 bにゴム台座14を介して前記第1図の 装置により作成したPC-Zフイルム13を設 置、熱をかけながらプレグループ付きNiスタ ンパー9を取付けた上部ホットプレス金型12 aによりPC-Zフイルム13をプレスするこ とによりトラツキング用プレグループをPC-乙フイルム13上に形成することができる。

ここで、ゴム台座14を用いないと、プレグ ループの転写がまだらになるがゴム台座14を 用いることにより全面均一に転写を行うことが

またプレス条件は、ある最適値が存在し、こ の場合には80℃、50kg/cilの条件で良好な転写 を行うことができた。因に温度や圧力が高い場 合には、PC-Zフイルムの変形やプレグルー プの乱れが生じ、逆に温度や圧力が低い場合に は、良好な転写を行うことができない。

#### 3 ロール法

15

第4図は、本方法の説明図である。同図に示 すように、本方法では、プレグループ付きNi スタンパー9は巻き取りロール15の表面に取 付けられ、また前記第1図の装置により作成し たPC-Zフイルム13は平面型16上に設置 される。そして、デイスペンサー17から紫外 線硬化性樹脂19をPC-Zフイルム13の表 面に均一に滴下させつつPC-Zフィルム13 を巻き取りロール15と平面型16の間に押し 込む。このとき巻き取りロール15と平面型1 6との間は一のクリアランスに保たれているた め巻き取りロール 15を回動することにより紫 外線硬化性樹脂19は一定の厚さに絞られる。 ここで、一定の厚さに絞られた紫外線硬化性樹 脂19に、平16に形成された孔16aを涌し て超高圧水銀灯18より紫外線を照射し、この 紫外線硬化性樹脂19を硬化させる。このよう な硬化させた硬化物20には、プレグループが 転写されており、巻き取りロール15上のプレ グループ付きNiスタンパー9より硬化物20 を引きはがすことによりトラツキング用プレグ ループ付きPCーZフイルムを得ることができ

このようにして作製されたトラツキング用プ レグループ付きPCー乙フイルムは巻きぐせを なくすため、再度ガラス板に挟んで90℃、1~ 2時間の条件でアニールする必要がある。

#### 4 2P法

40

第5図a, bは、本方法の説明図である。両 図に示すように、本方法では、まずその裏面に ステンレス支持板 10を接着したプレグループ 付きNiスタンパー9の中心部に所定量の紫外 線硬化性樹脂19を滴下し、その上に前記第1 図の装置により作成したPC-Zフイルム13 を設置する。次いで、このPC-Zフイルム1 3上にガラスカバー21を覆せることにより紫 外線硬化性樹脂 1 9 をプレグループ付きNiス タンパー9の全面に引きのばした後、ガラスカ 10 バー21側より紫外線を照射して紫外線硬化性 樹脂19を硬化させる。このようにして硬化し た硬化物にはプレグループが転写れており、こ の硬化物をプレグループ付きNiスタンパー9 から引きはがすことによりプレグループ付き 15 PC-Zフイルムを得ることができる。

次いでこのような(1)~(4)の方法により作製し たプレグルーブ付きPC-Zフイルムをフレキ シブル光ディスクに仕上げる例を示す。

3.5¢のデイスク形状に形成し、そのプレグルー ブ形成面に記録溶媒としてテルルを共蒸着した 二硫化炭素プラズマ重合膜を300人の厚さに形 成した。さらにこの記録層上に数十umの厚さ の透明保護層を設けてフレキシブル光デイスク 25 を得た。

以上のように作製したフレキシブル光デイスク をターンテーブル上に乗せ、その上から厚さ1.2 mのガラス板を押え板として覆せ、1800rpmで回 4mWで記録できた。また、この記録されたフレ キシブル光デイスクを3mWで再生したところ良 好な再生特性が得られた。

#### <比較例>

A タイプのポリカーポネートを用いて、第1図 35 グループ付きNiスタンパーである。

に示す装置によりソルベントキャスト法よるフィ ルムを実施例と同様な方法により作成した。しか しながら、溶液濃度、キャスト速度等のキャスト 条件を調節しても部分的に結晶化による不透明部 5 分や膜厚の不均一を生じてしまい、均一な透明フ イルムを得ることができなかつた。この場合、共 重合タイプのポリカーポネートを用いても同様の 結果が得られ、フイルム特性を改することができ なかつた。

さらに、このような不均一フイルムを用いてフ レキシブル光デイスクを構成した場合には良好な 記録・再生特性を得ることができず、エラーを発 生した。

#### <発明の効果>

以上、実施例とともに具体的に説明したよう に、本発明によれば、乙タイプのポリカーポネー トをソルペントキヤスト法によりフィルム化して フレキシブル光デイスク基板として用いることに より、従来材料及び従来成形法では達成すること このプレグループ付きPCー乙フイルムを 20 ができなかつた膜厚精度、表面精度、透明性、複 **屈折性、強度などの特性を著しく向上させること** ができ、フレキシブルタイプのプラスチック基板 でも十分光デイスク基板として適用できるように なる。

> また、本発明によれば、トラッキング用プレグ ループも、フィルム基板とともに一体的に直接形 成することができる。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、本発明のPC-Zフイルムを作成す 転させながら半導体レーザーで記録したところ、30 るための装置の一実施例を示す断面図、第2図~ 第5図はそれぞれ本発明によるトラッキング用ブ レグループの形成の例を示す説明図である。

> 図面中、1はキヤスト容器、2はキヤスト型、 3は平衡度調節台、4はキヤスト容器、9はプレ



